= ПОВЕРХНОСТЬ, ТОНКИЕ ПЛЕНКИ =

УДК 538.955

К 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета

# ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МАГНЕТИЗМА В СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТООПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЕРРА

© 2024 г. Д.А. Глазкова<sup>1,\*</sup>, Д.А. Естюнин<sup>1</sup>, А.С. Тарасов<sup>2,3</sup>, Н.Н. Косырев<sup>2,4</sup>, В.А. Комаров<sup>2,3</sup>, Г.С. Патрин<sup>2,3</sup>, В.А. Голяшов<sup>1,5</sup>, О.Е. Терещенко<sup>1,5</sup>, К.А. Кох<sup>1,6</sup>, А.В. Королёва<sup>1</sup>, А.М. Шикин<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup>Институт физики им. Л.В. Киренского, Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН,

Красноярск, Россия

<sup>3</sup>Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

<sup>4</sup>Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета, Ачинск, Россия

<sup>5</sup>Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия

<sup>6</sup>Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия

\*E-mail: daria.a.glazkova@gmail.com Поступила в редакцию 10.04.2023 г. После доработки 10.04.2023 г. Принята к публикации 08.06.2023 г.

Материалы MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>, Mn(Bi,Sb)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> и MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>(Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>)<sub>*m*</sub> (где  $m \ge 1$ ) относятся к классу магнитных топологических изоляторов. Для успешного применения данных материалов в устройствах наноэлектроники необходимо всестороннее изучение их электронной структуры и магнитных свойств в зависимости от соотношения атомов Bi/Sb и количества (*m*) блоков Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>. Изучались магнитные свойства поверхности соединений MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>, MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> и Mn(Bi<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> (где x = 0.43, 0.32) при помощи магнитооптического эффекта Керра. Показано, что температуры магнитных переходов на поверхности и в объеме MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> и Mn(Bi,Sb)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> существенно различаются.

DOI: 10.31857/S0023476124010155, EDN: slmdkk

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Взаимосвязь электронных и магнитных свойств в сочетании с нетривиальной топологией в магнитных топологических изоляторах (МТИ) создает основу для реализации уникальных квантовых эффектов, таких как квантовый аномальный эффект Холла, состояние аксионного изолятора, фермионы Майораны [1–13]. Наиболее перспективными материалами для наблюдения перечисленных выше эффектов являются MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> и семейства материалов, созданные на его основе: Mn(Bi,Sb)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> и MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>(Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>)<sub>m</sub> [14-16]. В электронной структуре топологических поверхностных состояний MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> возможно открытие аномально широкой, в сравнении с другими известными МТИ, энергетической запрещенной зоны. Температура магнитного упорядочения в MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> составляет  $T_N = 24.5$  К [14] и является одной из наиболее высоких для известных МТИ. Благодаря данным особенностям исследование

соединения MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> и материалов, созданных на его основе, в последние несколько лет вызывало повышенный интерес [17-19]. Однако экспериментальные данные, характеризующие электронную и магнитную структуру этих материалов, существенно различаются. Так, при исследовании величины энергетической запрещенной зоны в точке Дирака были получены значения, изменяющиеся от единиц до десятков микроэлектронвольт [20]. По данным ряда работ предполагается, что причинами такого поведения могут выступать как структурные дефекты, влияющие на распределение топологических поверхностных состояний и их взаимодействие с атомами Mn [21], так и изменение магнитного порядка, в том числе вблизи поверхности [22].

Для  $MnBi_2Te_4$  энергетически выгодным является антиферромагнитное (**АФМ**) упорядочение А-типа с магнитными моментами, направленными перпендикулярно поверхности (0001) [23].



**Рис.** 1.  $MnBi_2Te_4$ : а – ФЭСУР дисперсионная зависимость, измеренная в точке Г, б – РФЭС-спектр остовных уровней элементов, присутствующих в образце, положения уровней отмечены вертикальными линиями, в – зависимость магнитной восприимчивости от температуры, температура АФМ-упорядочения отмечена вертикальной линией, г – зависимость  $S_{MOKF}(T)$  представлена точками, аппроксимация сигнала пиками Гаусса отмечена кривой.

Такая магнитная структура подтверждена разными экспериментальными методами: дифракцией нейтронов [24, 25], СКВИД-магнитометрией [26], рентгеновским магнитным циркулярным дихроизмом [14] и фотоэлектронной спектроскопией с угловым разрешением (ФЭСУР) [27]. Значения температуры Нееля, измеренные поверхностнои объемо-чувствительными методами, с высокой точностью совпадали.

Тем не менее магнитные свойства вблизи поверхности могут претерпевать изменения по сравнению с объемными магнитными свойствами. Для метамагнетиков, к которым принадлежит соединение MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>, характерно послойное перемагничивание во внешнем магнитном поле [28, 29]. Такое поведение связано с уменьшением коэрцитивной силы поверхностного блока. Таким образом, изучение магнитных свойств вблизи поверхности требует дополнительного внимания.

В данной работе проведено исследование магнитных свойств материалов MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>, MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>(Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>) (т.е. MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub>) и Mn(Bi,Sb)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> при помощи магнитооптического эффекта Керра (**MOЭК**). Исследована зависимость сигнала MOЭК от температуры. В качестве реперного образца для анализа полученных результатов выступал MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>, для которого магнитные свойства широко изучены.

## МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Монокристаллы MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>, Mn(Bi<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> и MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> синтезированы вертикальным методом Бриджмена в ИГМ СО РАН.

Измерения магнитных свойств проведены в ресурсном центре "Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники" Научного парка СПбГУ с использованием СКВИД-магнитометра с гелиевым криостатом производства компании Quantum Design.

Измерения ФЭСУР и РФЭС проводили в ИФП СО РАН (Новосибирск) на установке SPECS ProvenX-ARPES при hv = 21.22 эВ для ФЭСУР и hv = 1486.7 эВ для РФЭС. Чистые поверхности образцов получали сколом в сверхвысоком вакууме. Базовое давление в процессе эксперимента было на уровне ~3–5·10<sup>-11</sup> мбар. Дополнительные измерения РФЭС проводили в РЦ ФМИП СпбГУ на установке ESCALAB 250Xi при hv = 1486.7 эВ.

Измерение МОЭК проводили на установке NanoMOKE 2 (производства Durham Magneto Optics, Великобритания) оснащенной гелиевым криостатом (Oxford Instruments, Великобритания), электромагнитом (магнитное поле до 3.5 кЭ) и автоматизированным микроманипулятором, обеспечивающим перемещение криостата с образцом относительно луча лазера с шагом 1 мкм. Чувствительность установки составляет порядка 10<sup>-14</sup> emu.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Получены спектры ФЭСУР (рис. 1а) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) (рис. 16) для характеризации электронной структуры и элементного состава исследуемого образца  $MnBi_2Te_4$ . На рис. 1а ясно видны состояния объемной валентной зоны и объемной зоны проводимости, а также широкая объемная запрещенная зона между ними (~200 мэВ). Топологические поверхностные состояния располагаются в области объемной запрещенной зоны. Такой вид электронной структуры вблизи уровня Ферми с центром объемной запрещенной зоны при энергии связи



**Рис. 2.** MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub>:  $a - \Phi$ ЭСУР дисперсионная зависимость, измеренная в точке Г, б – РФЭС-спектр остовных уровней элементов, присутствующих в образце, положения уровней отмечены вертикальными линиями. На вставке – область 2*p*-уровня Mn; в – зависимость *S<sub>MOKE</sub>(T)* представлена точками, аппроксимация сигнала пиками Гаусса отмечена кривой.

~0.25 эВ является характерным для данных материалов [14]. На рис. 16 показан РФЭС-спектр, на котором представлены пики остовных уровней. По интенсивности пиков была оценена концентрация атомов элементов на поверхности образца при помощи базы сечений фотоионизации Тржасковской [30]. Отклонение расчетной стехиометрии от стехиометрии, заявленной при росте, составило 1-2%, что соответствует погрешности метода измерения. Таким образом, по составу и электронной структуре поверхности исследуемый образец соответствует кристаллу MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>. Зависимость магнитной восприимчивости от температуры  $\chi(T)$ , измеренная при помощи СКВИД-магнитометрии (рис. 1в), также демонстрирует типичную для соединения MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> картину [31]. Измерения проводили в поле 1 кЭ, приложенном параллельно кристаллографической оси с. Излом на графике зависимости  $\chi(T)$  при 24.5 К (рис. 1в) свидетельствует об АФМ-упорядочении ниже данной температуры, а резкое увеличение магнитной восприимчивости (намагниченности) при 15 К характерно для ферромагнитного (ФМ) перехода.

Далее для данного образца были измерены зависимости сигнала МОЭК от приложенного магнитного поля  $I_{MOKE}(H)$  при различных температурах в диапазоне от 4.5 до 40 К. Поле H (от -2 до 2 кЭ) прикладывали вдоль поверхности образца. В эксперименте зависимость  $I_{MOKE}(H)$  имела форму восьмерки, а не типичной для данного метода петли гистерезиса. Необычная форма сигнала связана с приложением магнитного поля, недостаточного для поворота спина (спин-флоп перехода), перпендикулярно легкой оси намагниченности в образце

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 69 № 1 2024

(оси с кристалла). В результате фактически измерялся парамагнитный сигнал, за исключением области температур с ФМ-упорядочением части образцов. Тем не менее в [32-34] показано, что магнитооптический сигнал может быть использован для определения температуры Нееля. В частности, наибольший оптический сигнал возникает из-за изменений в показателе преломления по оси, перпендикулярной вектору Нееля [34], что соответствует выбранной экспериментальной геометрии. Для анализа изменений полученных зависимостей *I<sub>МОКЕ</sub>(H)* от температуры каждой зависимости был сопоставлен численный параметр – площадь внутри петли, а также амплитуда изменения сигнала. Полученная площадь петли сигнала, нормированная на амплитуду сигнала  $S_{MOKE}(T)$  (рис. 1г), зависит от температуры. Отметим, что для медной пластины, на которой был закреплен образец, изменений параметров  $S_{MOKE}(H)$  от температуры не наблюдали.

Значение  $S_{MOKE}(T)$  (рис. 1г) претерпевает существенное изменение в окрестности температуры  $T \approx 25$  K, которая соответствует температуре АФМ-упорядочения в MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>. Для наглядности зависимость  $S_{MOKE}(T)$  аппроксимировали пиками Гаусса. Аппроксимация дает положение пика при T = 24.8 K, что с учетом погрешности совпадает с объемной температурой Нееля. Также на зависимости видно изменение  $S_{MOKE}(T)$  ниже 10 К. Из аппроксимации пиком Гаусса зависимости в данной области была получена температура  $T \approx 7$  K, что согласуется с температурой ФМ-перехода, оцененной из зависимости  $\chi(T)$  (рис. 1в). Однако температура поверхностного ФМ-перехода оказывается



**Рис.** 3.  $Mn(Bi_{1-x}Sb_{x})_{2}Te_{4}$  при x = 0.32 (а-г) и x = 0.43 (д-з); а, д – ФЭСУР дисперсионная зависимость, измеренная в точке Г; б, е – РФЭС-спектры остовных уровней элементов, присутствующих в образцах, положения уровней отмечены вертикальными линиями, в, ж – зависимость магнитной восприимчивости от температуры, температура АФМ-упорядочения отмечена вертикальной линией, г, з – зависимость  $S_{MOKE}(T)$  представлена точками, аппроксимация сигнала пиками Гаусса отмечена кривой.

ниже температуры объемного ФМ-перехода. Таким образом, температурные области пиков на зависимости  $S_{MOKE}(T)$  связаны с температурами магнитного упорядочения системы. На основе анализа зависимости  $S_{MOKE}(T)$  возможно определение температуры магнитного упорядочения для систем Mn(Bi<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> и MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub>.

На рис. 2а показана дисперсионная зависимость ФЭСУР для образца MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub>, характерная для образцов с данной стехиометрией [18]. Поверхность образцов MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> может иметь две возможные терминации: пятислойный блок Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> или семислойный блок MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>. На рис. 2а можно видеть смешанную дисперсионную зависимость. Такое изображение получается, когда фотоэлектроны детектируются с двух видов терминаций. Дисперсионная зависимость на рис. 2а отображает состояния объемной валентной зоны, объемной зоны проводимости и объемную запрещенную зону между ними. Топологические поверхностные состояния располагаются в объемной запрещенной зоне. На рис. 26 представлены обзорный РФЭС-спектр образца MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> и оцененные из спектра концентрации. Область 2*p*-уровня Mn дополнительно приведена в увеличенном размере на вставке. Стехиометрия образца соответствует шихте.

Зависимость  $S_{MOKE}(T)$  для образца MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> (рис. 2в) имеет два пика при T = 11.3 и T = 21.3 K, в то время как объемная температура Нееля для MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> *T*<sub>N</sub> = 13 К [35]. Пик при *T* = 11.3 К можно объяснить тем, что поверхностная температура Нееля для MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> несколько ниже объемной. Пик при T = 21.3 К характеризуется шириной, аналогичной  $S_{MOKE}(T)$  пику образца MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> на рис. 1 г. Для образцов MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> и MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> положения пиков по температуре также близки. Таким образом, можно сделать вывод, что при сохранении формы электронных зон и стехиометрии на поверхности образец MnBi<sub>4</sub>Te<sub>7</sub> способен проявлять магнитные свойства MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>. Кроме того, на поверхности материала температура магнитного перехода ниже объемной температуры Нееля для MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>.

Температуры магнитных переходов на поверхности для систем  $Mn(Bi_{1-x}Sb_x)_2Te_4$  были изучены для стехиометрий с шихтами x = 0.2 и x = 0.3. Такие концентрации атомов Sb позволяют получить на поверхности кристаллов состояния электронной структуры, близкие к состоянию компенсированного полупроводника [19]. На рис. За, Зд показаны ФЭСУР-спектры образцов, из которых видно, что для образца с заявленной концентрацией атомов Sb x = 0.2 (рис. За) уровень Ферми локализован в объемной запрещенной зоне, т.е. достигнуто состояние компенсированного полупроводника. Образец с заявленной концентрацией атомов Sb x = 0.3 оказывается в состоянии дырочного легирования, и на дисперсионной зависимости рис. Зд можно видеть только часть состояний валентной зоны.

РФЭС-спектры образцов представлены на рис. 36, 3е. Рассчитанная по интенсивности пиков концентрация атомов Sb оказывается x = 0.32и x = 0.43 вместо заложенных при росте x = 0.2и x = 0.3 соответственно. В образцах Mn(Bi, Sb)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> [19, 36] часто наблюдается увеличение концентрации Sb в кристалле по сравнению с шихтой. В остальном образцы соответствуют заявленному стехиометрическому соотношению.

Объемные магнитные свойства данных материалов широко изучены: образцы  $Mn(Bi_{1-x}Sb_x)_2Te_4$  при x < 0.5 могут проявлять как чисто АФМ-свойства [37], так и находиться в смешанной фазе, проявляя одновременно ФМ- и АФМ-свойства [38]. Температура Нееля в обоих случаях близка к T = 24.5 K, а температура Кюри для второго образца ~17 К. На рис. Зв, 3ж представлены зависимости магнитной восприимчивости образцов Mn(Bi<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> (x = 0.32 и x = 0.43) от температуры  $\chi(T)$ , измеренные при помощи СКВИД-магнитометра. Измерения проводили в магнитном поле напряженностью 50 Э, приложенном вдоль кристаллографической оси с. На кривых магнитной восприимчивости присутствуют как характерный для АФМ-перехода излом при температурах T = 25.5 К (x = 0.32, рис. Зв) и T = 25 К (x = 0.43, рис. 3ж), так и возрастание  $\chi(T)$ , характерное для  $\Phi$ М-перехода, при температуре  $T \approx 17$  К для обоих образцов.

Однако температура магнитного перехода на поверхности, оцененная при помощи метода МОЭК, существенно отличается от объемной. На зависимости  $S_{MOKE}(T)$  для образца  $Mn(Bi_{1-x}Sb_x)_2Te_4$  $(x = 0.32, \text{ рис. } 3\Gamma)$  наблюдается единственный пик при T = 33.4 K, отличающийся от температуры объемного магнитного перехода приблизительно на 8 К. Такое значительное увеличение температуры перехода может быть вызвано изменением магнитного порядка в образце с АФМ на ФМ, который обусловлен увеличенным количеством дефектов замещения  $Mn_{Bi}$  и  $Bi_{Mn}$  и характеризуется температурой Кюри  $T_{\rm C}=34$  К [39]. То что при измерениях магнитных свойств объема данная температура магнитного перехода не была обнаружена, может свидетельствовать о формировании поверхности при сколе объемного кристалла с большим количеством дефектов.

Эксперимент воспроизводится на образце с увеличенной концентрацией атомов Sb. На зависимости  $S_{MOKE}(T)$  для образца  $Mn(Bi_{1-x}Sb_x)_2Te_4$  (x = 0.43, рис. 33) наблюдается такой же ширины пик, располагающийся с учетом погрешности при той же температуре. Пик при температуре T = 13.7 K соответствует ФМ-переходу. Однако по сравнению со СКВИД-данными температура ФМ-перехода вблизи поверхности уменьшается.

### выводы

При помощи МОЭК исследованы магнитные свойства поверхности материалов  $MnBi_2Te_4$ ,  $MnBi_4Te_7$  и  $Mn(Bi_{1-x}Sb_x)_2Te_4$ . Показано, что можно оценивать температуру магнитного перехода, используя МОЭК при направлении внешнего поля перпендикулярно к направлению магнитного момента в образце.

Для образцов  $MnBi_2Te_4$  продемонстрировано, что температура  $A\Phi M$ -перехода на поверхности соответствует объемной, в то время как температура  $\Phi M$ -перехода ниже объемной.

Показано, что на поверхности  $MnBi_4Te_7$  наблюдаются два магнитных перехода: один при температуре, соответствующей объемному магнитному переходу в  $MnBi_4Te_7$ , а другой при температуре, соответствующей объемному магнитному переходу в  $MnBi_2Te_4$ . Температуры магнитных переходов на поверхности  $MnBi_4Te_7$  ниже объемных.

Для материалов  $Mn(Bi_{1-x}Sb_x)_2Te_4$  (x = 0.32, 0.43) проведенный анализ показал значение температуры магнитного упорядочения ~33 К. Это может быть связано с изменением типа магнитного упорядочения с АФМ на ФМ за счет увеличения количества дефектов замещения в слоях Ві и Мп.

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского государственного университета (проект № 94031444) и Российского научного фонда (грант № 23-12-00016). Синтез образцов проведен в рамках проекта "Госзадание ИГМ СО РАН и ИФП СО РАН".

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Smejkal L., Mokrousov Y., Binghai Yan et al. // Nature Phys. 2018. V. 14. P. 242. https://doi.org/10.1038/s41567-018-0064-5
- Tokura Y., Yasuda K., Tsukazaki A. // Nat. Rev. Phys. 2019. V. 1. P. 126. https://doi.org/10.1038/s42254-018-0011-5
- Hasan M.Z., Kane C.L. // Rev. Mod. Phys. 2010. V. 82. art. 3045. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.3045
- Xiao-Liang Qi, Shou-Cheng Zhang // Rev. Mod. Phys. 2011. V. 83. art. 1057. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.83.1057

- Chao-Xing Liu, Xiao-Liang Qi, Xi Dai et al. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101. art. 146802. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.146802
- Rui Yu, Wei Zhang, Hai-Jun Zhang et al. // Science. 2010. V. 329. P. 61. https://doi.org/10.1126/science.1187485
- Cui-Zu Chang, Jinsong Zhang, Xiao Geng et al. // Science. 2013. V. 340. P. 167. https://doi.org/10.1126/science.1234414
- Xiao-Liang Qi, Taylor L. Hughes, Shou-Cheng Zhang // Phys. Rev. B. 2008. V. 78. art. 195424. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.195424
- Mogi M., Kawamura M., Yoshimi R. et al. // Nat. Mater. 2017. V. 16. P. 516. https://doi.org/10.1038/nmat4855
- Di Xiao, Jue Jiang, Jae-Ho Shin et al. // Phys. Rev. Lett. 2018. V. 120. art. 056801. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.056801
- Xiangang Wan, Turner A.M., Vishwanath A. et al. // Phys. Rev. B. 2011. V. 83. art. 205101. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.205101
- Binghai Yan, Felser C. // Annu. Rev. Condens. Matter. Phys. 2017. V. 8. P. 337. https://doi.org/10.1146/ annurev-conmatphys-031016-025458
- 13. Armitage N.P., Mele E.J., Vishwanath A. // Rev. Mod. Phys. 2018. V. 90. art № 015001. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.90.015001
- Otrokov M.M., Klimovskikh I.I., Bentmann H. et al. // Nature. 2019. V. 576. P. 416. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1840-9
- Shikin A.M., Estyunin D.A., Klimovskikh I.I. et al. // Sci. Rep. 2020. V. 10. art. 13226. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70089-9
- 16. Shikin A.M., Makarova T.P., Eryzhenkov A.V. et al. // Phys. B. Condens. Matter. 2023. V. 649. art. 414443. https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414443
- 17. Шилкин А.М., Зайцев Н.Л., Тарасов А.В. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2022. Т. 116. С. 544. https://doi.org/10.31857/S1234567822200083
- Шилкин А.М., Естюнин Д.А., Глазкова Д.А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2022. Т. 115. С. 241. https://doi.org/10.31857/S1234567822040073
- Глазкова ДА., Естюнин, Климовских И.И. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2022. Т. 115. С. 315 https://doi.org/10.31857/S1234567822050081
- Shikin A.M., Estyunin D.A., Zaitsev N.L. et al. // Phys. Rev. B. 2021. V. 104. art. 115168. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.115168
- Garnica M., Otrokov M.M., Casado Aguilar P. et al. // npj Quantum Mater. 2022. V. 7. art. 7. https://doi.org/10.1038/s41535-021-00414-6

- Yu-Jie Hao, Pengfei Liu, Yue Feng et al. // Phys. Rev. X. 2019. V. 9. art. 041038. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.9.041038
- 23. Eremeev S.V., Rusinov I.P., Koroteev Yu.M. et al. // J. Phys. Chem. Lett. 2021. V. 12. P. 4268. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00875
- 24. Yan J.-Q., Zhang Q., Heitmann T. et al. // Phys. Rev. Mater. 2019. V. 3. art. 064202. https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.3.064202
- 25. *Bing Li, Yan J.-Q., Pajerowski D.M. et al.* // Phys. Rev. Lett. 2020. V. 124. art. 167204. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.167204
- 26. Zeugner A., Nietschke F., Wolter A.U.B. et al. // Chem. Mater. 2019. V. 31. P. 2795. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b05017
- 27. Estyunin D.A., Klimovskikh I.I., Shikin A.M. et al. // APL Mater. 2020. V. 8. art. 021105. https://doi.org/10.1063/1.5142846
- Lei C., Heinonen O., MacDonald A.H. et al. // Phys. Rev. Mater. 2021. V. 5. art. 064201. https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.5.064201
- 29. Wenbo Ge, Jinwoong Kim, Ying-Ting Chan et al. // Phys. Rev. Lett. 2022. V. 129. art. 107204. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.107204
- Band I.M., Kharitonov Yu.I., Trzhaskovskaya M.B. // At. Data Nucl. Data Tables. 1979. V. 23. P. 443. https://doi.org/10.1016/0092-640X(79)90027-5
- Rani P., Saxena A., Sultana R. et al. // J. Supercond. Nov. Magn. 2019. V. 32. P. 3705. https://doi.org/10.1007/s10948-019-05342-y
- 32. Боровик-Романов А.С., Крейнес Н.М., Панков А.А. и др. // ЖЭТФ. 1973. Т. 64. С. 1762.
- Saidl V., Nemec P., Wadley P. et al. // Nat. Photon. 2017. V. 11. P. 91. https://doi.org/10.1038/nphoton.2016.255
- Kexin Yang, Kisung Kang, Zhu Diao et al. // Phys. Rev. Mater. 2019. V. 3. art. 124408. https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.3.124408
- 35. *Klimovskikh I.I., Otrokov M.M., Estyunin D.A. et al.* // npj Quantum Mater. 2020. V. 5. art. 54. https://doi.org/10.1038/s41535-020-00255-9
- Chaowei Hu, Shang-Wei Lien, Erxi Feng et al. // Phys. Rev. B. 2021. V. 104. art. 054422. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.054422
- 37. *Bo Chen, Fucong Fei, Dongqin Zhang et al.* // Nat. Commun. 2019. V. 10. art. 4469. https://doi.org/10.1038/s41467-019-12485-y
- 38. Глазкова Д.А., Естюнин Д.А., Климовских И.И. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2022. Т. 116. С. 793. https://doi.org/10.31857/S1234567822230082
- Yaohua Liu, Lin-Lin Wang, Qiang Zheng et al. // Phys. Rev. X. 2021. V. 11. art. 021033. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.11.021033